# 製造業ペンチャー立上げの一事例

## 河合 弘治(株式会社パウデック 代表取締役)

私は,ソニーで約30年間,研究所に勤務しておりまして,ここ(図1)に書いてありますように,蛍光体の物性から始まって,1980年ごろからガリウム・ヒ素系の半導体の結晶成長と素子開発を行ない,90年の中ごろから窒化ガリウム系の結晶成長と素子開発をやってきました。

私のチャレンジしようとしている領域を端的に示すのが ,この図

2 です。横軸は電気信号の周波数 , すなわち増幅器の速さを示します。縦軸が増幅器の出力パワーです。この白い領域は ,固体 , つまり半導体電子素子 , つまりシリコンとかガリウム・ヒ素でできたトランジスタが担っています。それから灰色の領域は , 今でも真空管が担っています。

半導体といっても, ほとんどシリコンが 占めています。しかし, スピードが速い領 域, 周波数が 1 GHz から 100 GHz くらい までを, 今まではガリウム・ヒ素が担って きました。この中を詳しく見てみますと,

周波数1GHzで出力1Wくらいの領域が、移動体端末つまり携帯電話に使われているトランジスタなんです

ろ,たとえば家庭用の電子レンジなんていうのは,周 波数 2.45 GHz で出力数百 W から 1 kW の増幅器が必要で,これはもう真空管が担っている領域になっています。それから,12 GHzで同じくらいの出力の衛星通



製造業ベンチャー立上げの一事例

(株)パウデック 2002年2月22日 河合弘治

自己紹介

1969-2001/4 ソニー㈱中央研究所 在職 2001/5 (株パウデック (Powdec)設立

職歴:ZnS系蛍光体の物性

GaAs系半導体のMOCVDおよび素子開発 GaN系半導体のMOCVDおよび素子開発

図 1:河合

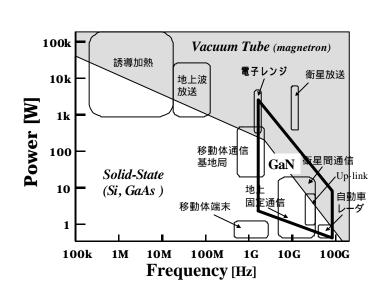


図 2:河合

信,BS放送は,やはり真空管で放送されているところです。

1GHz から 2GHz で出力が数百 W の領域が, いま注目されているところです。携帯電話の基地局の領域で, この領域のトランジスタが今, ガリウム・ヒ素で開発されていまして, ここは IT において大事なところになっています。

さて,窒化ガリウム,窒化物の半導体がどの辺をカバーするかというと,太線で囲んだ領

域をカバーできるのではないかと いうことで,業界では今かなりホ ットになっています。

室化ガリウムの電子デバイスは、 昨年度から米国で大型国家プロジ ェクトが始動しました。初年度60 億円。アメリカがここにすごく力 を入れているのは,やはり光デバ イスでは日本にかなり負けてしま ったので,電子デバイスは負けな いぞということなので,確かにア メリカのほうが,電子デバイスで は実力は上です。室化ガリウムの 結晶成長も、アメリカのほうが上で あるし,プロセスのチャンピオン・ データも,アメリカの方が依然とし て上ではないかと思っています。日 本でも図3に示すような記事が載っ ていまして、「日本も窒化ガリウム の超高周波の電子デバイスをやら なければいけないのではないか」 ということで,これも NEDO を通 じて来年度から国家プロジェクト が行われるのではないかという雰 囲気になっております。

ところが,いま日本が弱いところは,大手の電気メーカーが,デバイス開発,さらには材料開発から撤退し始めてきている,ということです。この窒化物もその例外ではなく,大手のエレクトロニク





図 3:河合

化学工業日報記事

左:2001.11.8、右:2001.11.15





図 4:河合

ス・メーカーは,プロセスの前の半導体基板の開発を自社では賄わないと既に公言しています。それにもかかわらず,大きなプロジェクトが始まるということで,「大丈夫かな」という感じがしないでもありません。

半導体デバイス開発は,上流に基板の開発があり,下流にプロセスの開発があります。パウデックの役割は,最上流の結晶成長を受け持つことです。図4は,昨年12

ムが大体でき始めています。それから2カ 月たっており,かなり進捗しておりまして, これはちょっと見せるわけにはいきませ ん。

図5に示すように,私たちの目的は「環境負荷の小さい光および電子素子の普及を目指すと共に情報化社会の進展に貢献する」ということです。窒化ガリウムの特長は,無毒である,という点です。毒性がないので環境に負荷が少ない。そういう電子デバイスをこれからも普及していかなければいけない,ということが1つのモティベーションになっています。

本日,企業からのスピン・オフの実例 としてお話しさせてもらいたいことを, 図 6 から図 8 にまとめておきました。

私が最初にソニーで窒化ガリウムを始めたのは 1994 年です。これは世界の中では非常に遅かったのです。何で遅くなってしまったかというと、ソニーはそれまで II-VI 族の化合物半導体で先行していたからです。 II-VI 族半導体で、波長が500 nm くらいのグリーン・レーザーが作れるということで 走う室温連続発振300時間を達成していまして、そのために、

#### POWDEC の事業目的

GaN系半導体基板の開発製造によって 環境負荷の小さい光および電子素子の 普及を目指すと共に情報化社会の進展 に貢献する

図 5:河合

パウデック立上げまでの経過

1994 ソニー、GaN開発開始 (大手電気メーカーでは最後発)

1997 405nm/パルス発振( 日亜 東芝 ソニー) AIN/GaN MISFET開発 大規模MOCVD技術開発

1998 社内ベンチャー制度の応募→落選 (GaNエビ基板ビジネス) MOCVD技術開発の継続

2000/6 横兵市中小企業センターに企業相談 資金規模大き過ぎて不可 会社が存在しないうちは不可 元会社との特許問題

2001/11 某社、研究所長に共同事業化の打診 -→質同 しかし、上部が不許可 2001/12 某社、研究所長に共同事業化の打診 -→質同 しかし、上部が不許可

図 6:河合

◆ 2001/2 外部研究者と起業について意見交換 内部のMOCVD設計エンジニアに起業参加要請

2001/3 コンサルタント(複数)に起業相談 VC (複数 ) と会談

2001/4 希望退職 (54才) (大手VC数億の出資可能)

9 2001/5 会社設立(資本金5600万円) 県商工労働部等公的機関に相談 (\$BIR) 創造的中小企業認定問題) (資金調達における個人保証問題)

立地探し

● 2001/6 ULVAC首脳陣と会談 → 社長の即決 技術移転契約交渉

2001/8 ソニーとの特許使用許可問題の解決 日経新聞にパウデック起業記事が載る

図 7:河合

窒化物に乗り遅れてしまったということです。

私が始めた 1994 年の段階でも ,ソニーはずっと II-VI 族半導体をやり続けていて ,1997 年でもまだやり続けていました。 私も含めた別のチームが 3 年目で ,ブルー・レーザーの室温パルス発振まで行きまして , これは日亜と東芝に次いで世界で 3 番目でした。

しかし私は,やはり「光デバイスだけだったり,他人の後を追っていたりしたってしょうがない。トランジスタをやっていかなければいけない」と考え,1997

● 2001/11 (株)ULVACとの技術移転契約締結 資金、立地問題の解決 ULVAC茅ケ崎本社内にパウデック事業所開設 ● 2001/12 高度人材確保助成金申請 ● 2002/1 中小企業創造活動促進法に基づく 創造技術研究開発費補助金制度申請 ● 2002/2 技術者3名入社(ソニーか公人) ● 2002/4 操業開始(予定)

図 8:河合

年に窒化アルミニウムを絶縁層にした MISFET®を作りました。同時に、小さな半導体基板で、しこしこやっているというのではなくて、大きな MOCVD®装置を作らなければいけないということでちょっと燃えていまして、これをずっと継続してやっていました。

1998 年に社内ベンチャーの募集がありまして,これに応募したんですけれども,みごと落選しました。こういうエピ基板ビジネスというのはソニーになじまないということです。

引き続き,MOCVD の技術開発をずっと継続していたのですけれども,2000 年 6 月ぐらいに,まだ在職中に止むに止まれず,横浜・関内の中小企業センターに行って相談を受けました。しかし,半導体の材料を開発するのはお金がかかるということで,最初から「これは資金が1 桁ちがいますよ」と言われて,だめでした。また

「会社が存在しないうちはなかなかお手伝いできません。だから,とにかく会社を作りなさい」とも言われました。さらにここで言われたことは,知的財産のことです。

「いろいろ,特許はあるんですか」

「あります」

「どこの特許ですか」

「ソニーで取ったんですよ」

「じゃあ,特許権はソニーですね」

「はい,そうです」

「結局,特許が解決しないうちは,公的な資金でもお金は動けないです」 こうして挫折をして悶々としていたのです。

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Metal-insulator-semiconductor field-effect transistor.

<sup>7</sup> Metal-organic chemical vapor deposition。半導体結晶をエピタキシャル成長(半導体基板の表面に結晶を成長すること)させる技術の 1 つで,原料の一部を有機金属ガスで送りこむ方法。窒化ガリウムの場合は,一般に窒素源としてアンモニアガスを,ガリウム源としてトリメチル・ガリウムのガスを用いる。

11月になって,あるメーカーの研究所長と話をして,

「こういう話があるのだけれども,一緒にやりませんか」と申し上げると,研究所長レベルですと良く話が通じて,「これは良い。これは良い」と話は進みました。

「じゃあ,上に上げる」というので取締役レベルに上げてくれたのですが,それでだめになってしまうのです。別のメーカーでもまったく同じようなプロセスを辿って,結局2社,だめだったんです。なぜかといったら,「ソニーに遠慮する」というわけです。「ソニーのちゃんとした許可がない限りは一緒にやることはできない」ということをあからさまに言われました。

「そのかわり、コンサルタントで来てくれないか」と言われました。

そうこうしているうちに,一昨年の今ごろ,外部の研究者と話をして非常に示唆を受けました。「これはやらなければいけない」ということで,内部の設計エンジニアも一緒にやろう,と声をかけました。そうして,コンサルタント会社に起業相談に行き,この辺からはもう在職中に始めてしまった,という感じです。

4月に希望退職しまして,このころから VC さんといろいろ話はありました。VC さんにお話しすると,結構,資金を出すと言ってくれまして,非常にありがたいことだと思いました。5月に設立を創業者の自己資本 5600 万円でやって,このころに SBIR などをいろいろ勉強しました。

そうこうしているうちに、6月に(これは新聞発表されているからいいんですけれども)ULVAC の首脳と会談しました。社長さんと会ってプレゼンテーションをしたら、社長さんが「これは良いから一緒にやろう」ということで、もう一発で決まりました。「うちと一緒にやってくれ。Give and take の Win-win の関係をどうするかということは、もうみんなで決めてくれ」という感じで、それ以来半年間、技術移転契約に向けての交渉をしましたけれども、社長さんは1回も出てこられませんでした。

8月にソニーとの特許の問題が解決しました。これはソニーに本当に感謝しています。「私が会社内で発明した特許は,ほとんど使って良い」という覚書をいただきました。11月に ULVACと技術移転契約を締結し,12月に高度人材確保助成金に申請して成立しました。ありがたいことです。

さらに「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」に基づく創造技術研究開発費補助金を申請しました。申請は神奈川県で,県がこの創造法の制度のもとで実行しているものです。SBIR<sup>8</sup>と制度的には似ています。

技術者が先月に1名,今月に1名入り,来月にさらに1名入ることになっています。そのうちの2名は,ソニーからです。非常にありがたいことだなと思っています。これだけ度量の広い会社というのは,日本の中ではあまりないのではないかと思うんです。日本の大企業がソニーのように技術と人材を社会に還元していけば、世の中相当活性化するのではないでしょうか。

-

<sup>8</sup> Small business innovation research program.

資金 立地 人材

技術、ノウハウ、販売権

ベンチャ

VC依存は問題!

(コア技術は手元に

以上,私の経験は,たいしたことないものです。ただやはり,どういう起業の方法が一番良いのかといったら,先ほど難波さんもおっしゃったように,大手企業とわれわれみたいなところが提携して,大手企業からは資金をいただいて,そのかわりベンチャー側からは技術とかノウハウとか販売権とかをお分けして一緒にやるというのが一番理想的かなという感じがしました。

とはいうものの、ベンチャー側は、何から何まで全部差し上げてはだめなんです。 コア・テクノロジーは自分の手元に持っておかなければいけないということです。今回の技術移転のときでも、われわれはすべてを ULVAC さんに提供したというわけではなくて、その一部を与えました。そこが一番大事かなと思っています。

それから,元会社からのサポート,これは非常に必要です。知的財産の使用,これも必要です。人材のダウンロード,これも非常に重要なことです。だけど,社内ベン

### 日本の風土に合致した起業の方法

大紅業

- 大手企業との提携
  - Give & Take、(Win-Win)
- 元会社からのサポートと独立 知的財産の使用許可

人材のダウンロード 製造販売の自由

(社内ベンチャーは干渉と甘えから成功しない)

- 学会・産業界からの期待 新規市場の創出のための技術 (パイの取り合いではない)
- ・ 良質な起業コンサルタント 技術評価と市場性の評価 企業間の橋渡し
- メディアの関心
- 創業者(技術者)と経営者とは一体

図 9:河合

チャーのように,サポートはしてもらうんだけれども,独立を保てないものは問題です。結局,社内ベンチャーというのはあまりうまくいかないんじゃないかなと思います。だめだったら戻ってきてもいいよという感じですよね,社内ベンチャーって。だから,それはあまり役に立たないのではないかと。

さらには産業界からの期待が,ある程度必要で,新市場創出のためにも技術で飛び出さなければいけないと思っています。たとえばユニクロのように,今ある市場を安売りでシェアを取るというのは,やはりあまり新興のベンチャーには似合わないのではないかという感じがします。

良いコンサルタントにめぐり会うということも非常に大事です。そして、メディアの関心。これも私は非常にラッキーで、いろいろな新聞からサポートしてもらいました。こういうベンチャーをやっているよというふうに示してもらったほうが、ベンチャーをやる側も意気が上がるし、ベンチャーをやっている人を見る目もだんだん変わってくるのではないかと考えています。

現行制度面の問題点を挙げますと、まず公的融資制度の不備。社長の個人保証

### 現行制度面での障害

- 公的融資(支援)制度の不備 社長保証(保証協会は銀行のため)。
- 公的研究開発プロジェクトが大企業中心
- 研究補助金を創造的ベンチャーへ
- 不正競争防止法

原則的には、一年以内はノウハウは使えない 発明もできない

• 税制

初期投資負担、→たとえ、黒字でもキャッシュがない 研究開発費負担→売上げの50%以上 高度人材費用→大企業以上に支給 社会保険制度の重圧

図 10:河合

が義務付けられていて,これでは本当に失敗した場合,妻子を抱えて路頭に迷ってしまいます。

それから,不正競争防止法。これも大きな障害で,原則的に 1 年以内は,ノウハウは使えないんですよ。頭の中にあるノウハウは,みな元の会社のものということになっているため,「それを実用化しちゃいけないよ」と一札,食らっているわけです。そのために発明もできないんです。それに関連した発明を特許にすると,元会社に帰属してしまいます。

それから,税制の問題。初期投資や研究開発投資が大きいので,キャッシュがないのに黒字だと法人税を払わなければなりません。

それから,人材確保。私たちは(社員のリスクを保障するため)大企業よりももっと多額 に社員に報酬を出しています。これも非常に負担が大きいのです。

さらには、社会風土の問題があります。起業が尊重されない風土がまだあるのではないかと思うのです。 起業は社会にとって貴重です。起業して雇用を創出すれば社会に対して貢献できるのです。ベンチャーの系譜を辿れば、豊田佐吉とか井深大とか本田宗一郎とか、そうそうたる人たちがいますが、これも最初は皆、それぞれベンチャーでやられていたわけです。

## 社会風土の問題

- 起業行為が尊重 (尊敬)されない風土 雇用創出は今最も必要とされる行為であるが、 起業家はドロップアウト組みで、 金儲けが動機と捉えられる
- ・ 敗者復活が許されない→チャレンジを恐れる 制度的、精神的
- 大企業神話 高度人材確保難
- 家族の同意

路頭に迷うかも知れない選択を強制する→現状ではSafety-netはない (従業員家短にも )

日本では敗者復活が許されない, 図 11:河合

これは大変なことです。チャレンジ,チャレンジと言うけれど,企業を起こすというチャレンジは,山登りのチャレンジというよりも,綱渡りみたいなものです。1回,滑ったらもう真っ逆さまに落ちていく。自分だけタイト・ロープに乗っているだけならいいのですけれども,妻子を抱えて綱渡りをやっているわけですから,これは非常に危険なことです。ですから,もう少し社会のほうで温かく見守るような,そういうものが必要ではないかと思います。家族が路頭に迷うかもしれない選択を強制するわけですから,家族の同意というのが大変でした。現状では従業員にもSafety-net はない、業績が悪ければ即失業ということで,起業をきわめて困難なものにしています。